



特定非営利活動法人

日本フォトリニクス協議会

光とレーザーの科学技術フェア 2022 併設 「紫外線セミナー」のご案内 (JPC 紫外線研究会企画協力)

日本フォトリニクス協議会は、来る 11 月 7 日よりパシフィコ横浜で開催される「光とレーザーの科学技術フェア 2023」を、日本光学会、レーザー学会、日本分光学会など光関連学協会・団体とともに協賛いたします。また、展示会に併設する「紫外線セミナー」は、JPC 紫外線研究会（平山秀樹委員長；理化学研究所）が企画協力、共催しています。

本年は参加費無料となっています。会員各位の積極的なご参加をお願い申し上げます。

光とレーザーの科学技術フェア 2023 開催概要

構成展示会：赤外線フェア／分光フェア／光学薄膜フェア／紫外線フェア

レーザー科学技術フェア／オプティクスフェア／可視化技術フェア

(特設) 可視光・次世代レーザー応用ゾーン

日時：2023 年 11 月 7 日 (火) ～9 日 (木) 10:00～17:00

会場：パシフィコ横浜 展示ホール C (〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1)

会場へのアクセス：<https://www.optronics.co.jp/fair/access>

入場方法：事前登録制

入場料：無料

主催：株式会社オプトロニクス社

協賛・企画協力：

光産業技術振興協会／日本フォトリニクス協議会／日本光学会／レーザー学会／日本分光学会

光学薄膜研究会／JPC 紫外線研究会／可視光半導体レーザー応用コンソーシアム

レーザー輸入振興協会／日本光学硝子工業会

主催：株式会社オプトロニクス社

紫外線セミナー プログラム

<https://www.optronics.co.jp/ex-seminar/projects/semi/68/1062>

UV-1 コース「深紫外光源の最新動向」

11月7日（火）10:30～13:00 アネックスホール F206

| | | |
|-------------------------------------|------------|---------|
| AiN 基板を用いた深紫外 LED の開発とその応用 | 旭化成（株） | 久世 直洋 氏 |
| 生体無害ウイルス不活化 220-230nmLED の開発 | （国研）理化学研究所 | 平山 秀樹 氏 |
| サファイア基板上高品質 AiN テンプレート作製と深紫外光デバイス応用 | 三重大学 | 三宅 秀人 氏 |

▼セミナー形態

現地聴講（オンライン開催はありません）

▼参加費

無料

▼お申し込み方法

Web サイトよりお申込みください。

<https://www.optronics.co.jp/ex-seminar/projects/semi/68/1062>

※セミナー会場への入場には展示会の事前登録が必要です。

<https://www.optronics.co.jp/fair/register>